## SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP60235430

Publication date:

1985-11-22

Inventor(s):

ISHII MAKOTO; others: 02

Applicant(s)::

HITACHI SEISAKUSHO KK

Requested Patent:

☐ JP60235430

Application Number: JP19840090914 19840509

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/58

EC Classification:

Equivalents:

### **Abstract**

PURPOSE:To suppress the generation of thermal strain in a joint of a semiconductor device during the repetition of operations thereof and prevent the lowering of quality of the device and any damage thereto, by employing a support member constituted by a laminated composite metal plate which is formed by directly bonding together two or more kinds of metal layer, the metal plate having a thermal expansion coefficient close to that of the semiconductor substrate.

CONSTITUTION:A silicon semiconductor substrate 1, a support member 2 constituted by a composite metal plate, an alumina substrate 3 and a heat sink 4 constituted by a copper plate are bonded together by lead-tin solder layers 5, 6 and 7 as illustrated. The composite metal plate 2 is formed by disposing copper plates on both sides of an iron-36% nickel alloy layer and directly bonding them together in one unit by a cold rolling process, the metal plate 2 having a thermal expansion coefficient of about 8X10<-6>/ deg.C which is about a half of the thermal expansion coefficient of copper and which is close to that of the silicon semiconductor substrate 1. Accordingly, it is possible to suppress the generation of any excessive thermal strain during the operation of the transistor and thereby to avoid thermal fatigue of the solder layers.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

## (B日本国特許庁(JP)

**の特許出關公開** 

# 四公開特許公報(A)

昭60-235430

@Int,Cl.

識別記号

广内整理番号

**公外** 昭和60年(1985)11月22日

H 01 L 21/58

6732-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

公発明の名称 半導体装置

②特 顧 昭59-90914

**商出 顧昭59(1984)5月9日** 

 栃木県下都哲郡大平町大字富田800 株式会社日立製作所

栃木工場内

母 発明者 埋橋 英夫

栃木県下都賀郡大平町大字宮田800 株式会社日立製作所

栃木工場内

砂発明者 飯塚 健一

栃木県下都賀郡大平町大字宮田800 株式会社日立製作所

栃木工場内

**创出 願 人 株式会社日立製作所** 

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人 井理士 高橋 明夫 外1名

明 細

発明の名称 半導体装置

### 特許請求の範囲

1. 半導体基体と、上配半導体基体を搭載する金 関支持額材と、半導体基体と支持部材とを接合 する金属ろう耐より成り、上記支持部材に興趣 の2以上の金属間が互いに直接接着された報燈 構造を有する複合金属板を使用した半導体系数。

2. 特許請求の超鐵第1項記載において、上記複合金属板の熱影望係数が上記半導体基体の熱影 發係数に近接するように調整された半導体装置。 発明の詳細な説明

### (発明の利用分野)

本発明はパワートランジスタに係り、特に半導体数体がそれを支持するための支押部材上に導覧的に又は絶縁して軟敵された構造の半導体製量に関する。

#### (発明の背景)

従来の半導体装置を第1図によって説明する。 1はショコーン等で形成された半導体基体、2は 親家等で形成された支持部材、3はアルミナ等で 形成された絶球基板、4は網版等で形成されたヒートシンタである。上記の各部材間は、鉛一陽系のはんだち、6、7 によってそれぞれの面に対向 して接合されており、多個構造を形成している。 一般的にパワートナンジスタと称する10A~2 0人級の単導体基体を内蔵する半導体数面は上記の機構発を含する。

## 特温昭 60-235430 (2)

ことになる。 縁退し数 (ヒートサイタル) が多くなると、はんだ雁は引張り歪、圧 一選の周期的かつ変質なる印加によって、次第にもろくなり、ついには無速分現象を生ずるに至り、例えばはんだ。際にクラックが生じ、接着力の低下、際に導性の低下等を引起し、平導体数量の品質低下を来たし、者しいものは破壊にまでおよる。

#### (発明の目的)

本発明の目的は、上述した問題点を解決し、動作の設定し時に接合部に生じる熱変を認識し、品質低下あるいは酸速の恐れかない改善された半導体装置を展供することにある。

#### (発明の概要)

本発明は上記号的を達成するため、第1回の個 構造を有する半導体提醒において、支持部材2に 異様の2以上の金属局が互いに直接接着された機 機構造を育する複合金属板を使用し、かつ上記根 合金額板の無影磁係数が半導体基体の熱離温係数 に近接するように異常されているととを特徴とする。

第2回は本実施例の単導体数値に断続的に選笔して、単導体器体1か90での温度変化が生するようにしなから、半導体基体からヒートシンタ4に至る放熱経路の熱性抗を追跡した結果(A)である。関凶には支持部材に鋼板を用いた従来構造の結果(B)を比較して示す。

同図より次が明確である。すなわち耐ヒートサイクル性は制板を用いた構造に比べ色数に向上している。また無瓜抗は約10米高くなっているか、本発明の実施例には殆んど影響の無い範囲内である。

なお上述した収合金属板の熱膨慢係数は繋材として用いる金属階の種類や、各金属圏の厚さを変化させるととによっても調整可能である。 これらについては使用する半導体設成の特性圏および使用環境等から無伝導性、熱影優系数を調整し設大する必要があり、またはんだに対するめれ性を付与するためニッケルメッキ等の金属膜をめっき法等により形成しておくのが好ましい。

(発明の効果)

#### (発明の実施例)

以下本発明を実施例により説明する。

第1回に本発明の400V、15A級トランツスタの製部断節関を示す。」はシリコン半導体基体で、2は複合金級板で形成された支持部付、3はナルミナ基後、4は銅板で形成されたヒートシンケである。上記各部は臨は齢一場系のはんだち、6、7によって、それぞれの面に対向して接合されている。また上記複合金属板は数一36%ニッケルの両面に鋼匠を配し、冷型圧延進により直接一体化されたもので熱砂張係数は約8×10~/Cの約1/2であり、別の熱房設係数18×10~/Cの約1/2になり、またシリコーン半導体基体の熱解設係数35×10~/Cに近い値になっている。

以上説明した本実施例半導体によれば、支持部材の熱能要係数が従来の領値に比べ小さくなっていることおよびシリコーン半導体基体との意が稼りされたことによって、トランジスタの運転時に過大な熱電が発生するのを抑制することができ、その結果はんだ層の熱変労を避けることができる。

以上説明したように、本苑明によれば熱理に基づく金属ろう接合部の熱度労劣下が減少され、品質の低下および破壊の恐れがない改善された半線体製匠を提供するのに効果がある。

## 関節の簡単な説明

第1回は本税期にかかわる半導体装置の要部断 面回、第2回は半導体装置のヒートサイクル試験 と無抵抗変化を表わした回である。

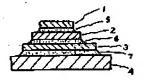
1 …シリコン単導体基体、2 …支持部分、3 … アルミナ基板、4 …ヒートシンタ、5、6、7 … はんだ。



代理人 弁理士 系 根 明

# 特爾昭 60-235430 (3)

5 1 G2



年 2 日

